文章编号:1000-324X(2023)09-1055-07

溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜及其光电探测性能研究

胡 盈¹,李自清²,方晓生^{1,2}

(复旦大学 1. 材料科学系,聚合物分子工程国家重点实验室; 2. 光电研究院,上海市智能光电与感知前沿科学研究基地,上海 200433)

摘 要: AgBi₂I₇薄膜具有良好的光电特性和环境稳定性,是构筑异质结紫外光电探测器的有力候选材料之一。本研 究采用溶液法制备 AgBi₂I₇薄膜,通过优化前驱体溶液的浓度和溶剂类型(正丁胺和二甲基亚砜)等工艺参数,研究 了其光电探测性能。采用最优方案在宽带隙的 GaN 上制备 AgBi₂I₇薄膜,构建 AgBi₂I₇/GaN 异质结。该异质结对 UVA 射线具有良好的选择性探测(探测半峰宽约 30 nm)。在 3 V 偏压和 350 nm 紫外光照射下,器件开关比超过 5 个数 量级,达到 27.51 A/W 的高响应度和 1.53×10¹⁴ Jones 的高探测率。研究表明溶液法制备的 AgBi₂I₇薄膜有望应用于 构建高性能的异质结紫外光电探测器。

关 键 词: AgBi₂I₇薄膜; 溶液法; 异质结; 紫外光电探测

中图分类号: TQ174 文献标志码: A

Solution-prepared AgBi₂I₇ Thin Films and Their Photodetecting Properties

HU Ying¹, LI Ziqing², FANG Xiaosheng^{1,2}

(1. State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, China; 2. Shanghai Frontiers Science Research Base of Intelligent Optoelectronics and Perception, Institute of Optoelectronics, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: AgBi₂I₇ thin film is one of the important candidates for constructing heterojunction ultraviolet photodetectors, due to their great optoelectronic properties and environmental stability. In this study, AgBi₂I₇ thin films were prepared by solution method and their photodetecting properties were investigated. By optimizing technological parameters such as concentration of the precursor solution and type of solvent (n-butylamine and DMSO), their photodetecting performance were investigated. AgBi₂I₇ thin films were fabricated on wide-bandgap GaN by optimal scheme to construct an AgBi₂I₇/GaN heterojunction. The heterojunction has a great selective detection of UVA-ray of which full width at half maximum is about 30 nm. Under 3 V bias and 350 nm UV irradiation, the On/Off ratio of the device exceeds 5 orders of magnitude, achieving a high responsivity of 27.51 A/W and a high detection rate of 1.53×10^{14} Jones. Therefore, the present research indicates that AgBi₂I₇ thin films prepared by solution method are promising to be applied to construct high-performance heterojunction ultraviolet photodetectors.

Key words: AgBi₂I₇ thin film; solution method; heterojunction; ultraviolet photodetection

基金项目:国家自然科学基金(12061131009, 51872050, 62204047)

收稿日期: 2022-09-27; 收到修改稿日期: 2022-11-29; 网络出版日期: 2022-12-16

National Natural Science Foundation of China (12061131009, 51872050, 62204047)

作者简介: 胡 盈(1999-), 女, 硕士研究生. E-mail: huying@fudan.edu.cn

HU Ying (1999-), female, Master candidate. E-mail: huying@fudan.edu.cn

通信作者: 李自清, 青年副研究员. E-mail: lzq@fudan.edu.cn; 方晓生, 教授. E-mail: xshfang@fudan.edu.cn LI Ziqing, associate research fellow. E-mail: lzq@fudan.edu.cn; FANG Xiaosheng, professor. E-mail: xshfang@fudan.edu.cn

全无机钙钛矿半导体材料在光电应用中具有广 阔的发展前景^[1-4]。基于全无机铅基钙钛矿材料(如 铯铅溴(CsPbBr₃)、铯铅碘(CsPbI₃)等)制备的钙钛矿 光电探测器能达到 105 以上的高光暗电流比和 55.71 A/W 的高响应度^[5], 与有机杂化钙钛矿光电 探测器的性能相当^[6]。然而铅的毒性限制了这些材 料在光电探测领域的商业化应用,发展新型无铅钙 钛矿材料受到了广泛关注。由于 Bi³⁺和 Pb²⁺具有相 同的电子轨道构型, 铋基钙钛矿被认为是替代铅基 钙钛矿的候选材料之一。AgBi₂I₇是一种 AM_xI_y型类 钙钛矿材料(A 为一价离子 Cs⁺, Ag⁺, CH₃NH₃⁺等, M 为三价金属离子 Bi³⁺等), 具有独特的光电特性和高 离子电导率,有望应用于光电探测领域。溶液法是 制备 AgBi₂I₇ 薄膜比较常用的方法,具有操作简单、 制备环境要求低、薄膜在自然环境下稳定性好等优 势^[7-9]。目前, 铋基钙钛矿光电探测器的响应度已经 高达 23.6 A/W, 但与铅基钙钛矿光电探测器相比依 然有较大的差距[10]。

铋基钙钛矿薄膜的结晶质量差导致内部的载流 子传输效率低,为了提高铋基钙钛矿薄膜的结晶质 量,研究人员不断完善溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜的 工艺。Premkumar 等^[11]采用配体辅助再沉积的溶液 方法制备了不同化学计量比的银铋碘(AgBi,I,)量子 点, 但得到的量子点材料环境稳定性较差。Kim 等^[12] 采用一步旋涂法制备 AgBi₂I₇ 薄膜, 探究了退火温 度对材料性能的影响。Kulkarni 等^[13]采用弱溶剂中 间体络合物调整薄膜的结晶质量。Iyoda 等^[14]通过 优化组分和采用添加剂的方式延长载流子寿命。Seo 等[15]采用动态铸造和斜坡退火工艺降低材料的非 辐射复合率。Shao 等^[16]通过调节开始退火的时间改 善薄膜形貌。溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜的工艺条件 趋于成熟,然而这些研究主要针对 AgBi₂I₇ 薄膜在 太阳能电池中的应用,缺乏针对工艺过程对其光电 探测性能影响的研究。探究溶液法制备的 AgBi₂I₇ 薄膜在光电探测器中的应用及其制备工艺对薄膜光 电特性的影响,有望拓展 AM_xI_y 型类钙钛矿材料在 光电探测领域中的应用,促进无铅钙钛矿光电探测 器的发展。

在铋基钙钛矿薄膜的工艺优化过程中,溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜时前驱体的浓度和溶剂的挥发速度会显著影响成膜质量^[13,17]。由于伯烷基胺基团 (R-NH₂)可溶解碘化银(AgI),采用正丁胺制备前驱 体溶液是溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜的常用方法。采 用二甲基亚砜(DMSO)为溶剂制备前驱体溶液也是 一种可行的方案。虽然 AgI 不溶于极性非质子溶剂 DMSO,但 DMSO 是一种路易斯碱配体,在 70 ℃ 下能与 BiI₃ 形成络合物, 研究表明这种络合物有助 于 AgI 溶解在 DMSO 中^[18]。此外, 纳米晶薄膜与成 熟的商用半导体材料(如硅、锗、氮化镓 GaN 等)结 合构建高质量的异质结, 能显著提升光探测性能^[19-20]。 Song 等^[21]制备了一种 Ti₃C₂T_x MXene/GaN 异质结光 电二极管, 实现了光生电子空穴的有效分离, 显著 提升了光电探测器的性能。

本工作采用溶液法制备全无机 AgBi₂I₇ 薄膜, 通过对溶液浓度及溶剂种类的调控优化薄膜质量, 将 AgBi₂I₇ 薄膜 与 宽 带 隙 的 GaN 结 合 构 建 AgBi₂I₇/GaN 异质结构,研究该异质结的光电探测 特性,探究溶液法制备的 AgBi₂I₇ 薄膜在紫外光电 探测领域的应用,从而极大提升了铋基钙钛矿光电 探测器性能。

1 实验方法

1.1 材料与试剂

碘化铋(BiI₃,阿拉丁,AR)、碘化银(AgI,阿拉丁, AR)、正丁胺(国药,AR)、二甲基亚砜(DMSO,国药, AR)、氮化镓(GaN,东莞市中镓半导体科技有限公 司)、氯苯(CB,99.8%,北京百灵威)。

1.2 AgBi₂I₇ 薄膜的制备

采用正丁胺溶剂制备 AgBi₂I₇ 薄膜 将不同质量的碘化铋、碘化银溶解于 3 mL 正丁胺中,室温下搅拌 30 min,分别配成浓度为 10%、14%、18%的前驱体溶液。衬底先后用丙酮、乙醇、去离子水超声清洗后,等离子亲水处理。将前驱体正丁胺溶液以 6000 r/min 的速度旋涂在亲水处理后的衬底上, 150 ℃退火 30 min 后得到 AgBi₂I₇薄膜,依次将浓度为 10%、14%、18%的前驱体正丁胺溶液制备的薄膜记作 ABI-Bx(x=10, 14, 18)。

采用 DMSO 溶剂制备 AgBi₂I₇ 薄膜 如图 1 所示,将不同质量的碘化铋、碘化银溶解于 3 mL DMSO 中,70 ℃下搅拌 30 min,分别配成浓度为 14%、 16%、18%的前驱体溶液。将前驱体 DMSO 溶液以 1500 r/min 的速度旋涂在亲水处理后的衬底上,在



图 1 采用 DMSO 溶剂制备 AgBi₂I₇ 薄膜的实验流程图 Fig. 1 Experimental procedure of preparing AgBi₂I₇ thin film by DMSO solvent

旋涂步骤结束 10 s 前滴加 CB, 90 ℃ 退火 30 min 后 得到 AgBi₂I₇ 薄膜, 依次将浓度为 14%、16%、18% 的前驱体 DMSO 溶液制备的薄膜记作 ABI-Dy(y=14, 16, 18)。

1.3 AgBi₂I₇/GaN 异质结构器件的制备

GaN 衬底先后用丙酮、乙醇、去离子水超声清洗,等离子亲水处理。用耐热胶带遮去部分GaN,采用上述旋涂、退火工艺在未被遮住的GaN 衬底上制备 AgBi₂I₇薄膜。去除胶带,用酒精除去残余胶,得到 AgBi₂I₇/GaN 异质结构器件。

1.4 测试与表征

使用光学显微镜(Olympus BX5M)和扫描电子 显微镜(SEM, JSM-6701F)研究样品的微观形貌。采 用 X 射线衍射仪(XRD, Bruker D8-A25)记录样品的 晶体结构。在光电探测性能测试中,采用半导体特 性分析仪(Keithley 4200A-SCS)记录样品的性能,光 源为 150 W 氙灯(OBB PowerAre),并配有光栅单色 仪以输出单色光。

2 结果与讨论

2.1 结构组成与薄膜形貌

AgBi₂I₇ 具有立方结构, Ag⁺和 Bi³⁺均呈现碘的 配位多面体, 如图 2(a, b)所示, 其中 Ag⁺呈六配位结 构, 处于八面体碘基团构成的间隙中, Bi³⁺呈八配位 结构, 处于六面体碘基团的中心, 碘化铋六面体与 碘化银八面体通过共用角连接。图 3(a, b)分别为以 正丁胺和 DMSO 为溶剂制备的 AgBi₂I₇ 薄膜的 XRD 图谱。图 3(a)中位于 2θ=12.8°, 29.5°的两个衍射峰分 别对应 AgBi₂I₇ 的(111)和(400)晶面, 位于 2θ=8.9°, 39.7°的衍射峰对应 AgBiI₄。以正丁胺为溶剂时杂质 相主要为 AgBiI₄, 随着浓度升高至 18%, 杂质峰强 度显著增大, 杂质相含量大幅增加。图 3(b)中位于 2θ=24°的衍射峰对应 AgBi₂I₇ 的(311)晶面, 位于 2θ=9.8°的衍射峰对应 BiOI 的(001)晶面, 这说明采 用 DMSO 作溶剂不利于生成纯相 AgBi₂I₇。小角度



图 2 (a) AgBi₂I₇ 晶体结构和(b)处于八面体碘中心的六配位 银离子

Fig. 2 (a) Crystal structure of $AgBi_2I_7$ and (b) six-coordinated silver-iodide octahedron sites



图 3 (a) ABI-Bx(x=10, 14, 18)和(b) ABI-Dy(y=14, 16, 18)的 XRD 图谱

Fig. 3 XRD patterns of (a) ABI-Bx (x=10, 14, 18) and (b) ABI-Dy (y=14, 16, 18)

区域(26<10°)的强峰表明在现阶段薄膜保留了银铋 和银碘化物配合物的中间体杂质^[14,22],此时尚未完 全转换为 AgBi₂I₇,薄膜的杂质相主要是 BiOI。实验 表明样品 ABI-B14 的杂质含量较低,物相较纯,随 着浓度继续降低,物相更纯。

采用不同浓度、不同溶剂配制前驱体溶液,经 退火后薄膜的形貌如图 4(a, b)、图 S1 和图 S2 所示, 正丁胺溶剂形成的薄膜连续性好,薄膜孔隙小,其 中样品 ABI-B14 呈现较均匀致密的单层薄膜。随着 溶剂浓度增大薄膜出现多层晶体,可能会影响光吸 收和载流子传输。DMSO 溶剂制备的薄膜均匀性和 连续性较差,这可能是 AgI 在 DMSO 中溶解性较差 导致的,其中样品 ABI-D16 的薄膜较均匀致密。图 4(c) 为薄膜的紫外-可见吸收光谱图,根据吸收谱可计算 薄膜的带隙,ABI-B14 的直接带隙为 1.74 eV,ABI-D16 的直接带隙为 1.90 eV(图 S3)。

2.2 浓度与溶剂优化

不同的前驱液浓度和溶剂对薄膜的形貌和光电 特性有显著影响。图 5 是不同薄膜的 *I-t* 和 *I-V* 特性 曲线,电流大小如表 1 所示,其中开关比(On/Off ratio)为光电流与暗电流的比值,取决于薄膜的光电 转换和电荷传输能力。薄膜尽管存在少量杂质,但 对光依然有明显响应。



图 4 (a) ABI-B14 和 (b) ABI-D16 的 SEM 照片; (c) 不同前 驱体制备的薄膜的紫外-可见光吸收光谱图 Fig. 4 SEM images of (a) ABI-B14 and (b) ABI-D16, and (c) UV-Vis absorption spectra of films from different precursors

Colorful figures are available on website

图 5(a)为正丁胺体系薄膜的 *I-t* 特性曲线,在低浓度区域,随着浓度从 10%升高至 14%,薄膜更加致密,光电流从 0.56 nA 升高至 2.6 nA,开关比从 1.14提高至1.38。当浓度从 14%继续升高至 18%,薄膜中晶体出现多层堆叠,缺陷增多,光电流减小至

表 1 ABI-Bx(x=10, 14, 18)和 ABI-Dy(y=14, 16, 18)

的光暗电流 Table 1 Photocurrents and dark currents of ABI-Bx (x=10, 14, 18) and ABI-Dy (y=14, 16, 18)

Sample	Photocurrent/nA	Dark current/nA	On/Off ratio	
ABI-B10	0.56	0.49	1.14	
ABI-B14	2.60	1.88	1.38	
ABI-B18	0.98	0.81	1.21	
ABI-D14	0.19	0.18	1.06	
ABI-D16	0.32	0.27	1.20	
ABI-D18	0.35	0.30	1.20	

0.98 nA, 开关比减小至 1.21。图 5(b)为 DMSO 体系 薄膜的 *I-t*特性曲线,随着浓度升高,薄膜更加致密, 电流也逐渐升高,但 ABI-D18 的光电流的上升和下 降速度较 ABI-D16 有所减缓,这可能是因为高浓度 下薄膜均匀性较差,不利于光吸收和载流子传输。 均匀的薄膜能增强对入射光的吸收,有利于提升光 电流和响应度,而密度过大反而会限制入射光传播^[23], 因此选择密度适中的薄膜形貌更有利于应用在光电 探测中。图 5(c,d)分别为 ABI-B14、ABI-D16 的 *I-V* 特性曲线,前者在 350 nm 左右响应最佳,后者的最 佳响应波长在 550 nm 左右。相比之下 ABI-B14 更 致密,杂质含量少,电流和开关比均较高,更适于 制备光电探测器。



图 5 AgBi₂I₇ 薄膜的 *I-t* 和 *I-V* 曲线 Fig. 5 *I-t* and *I-V* curves of AgBi₂I₇ thin films (a, b) *I-t* curves of (a) ABI-Bx (x=10, 14, 18) and (b) ABI-Dy(y=14, 16, 18) at 1 V; (c, d) *I-V* curves of (c) ABI-B14 and (d) ABI-D16 Colorful figures are available on website

2.3 AgBi₂I₇/GaN 异质结的光电探测性能

为了进一步探究溶液法制备的 AgBi₂I₇ 薄膜在 紫外光电探测领域的应用,将 14%的前驱体正丁胺溶 液旋涂在 GaN 衬底上,异质结器件的结构见图 6(a)。 图 6(b)为异质结的能带示意图,AgBi₂I₇薄膜的直接 带隙约为 1.74 eV,GaN 的带隙约为 3.4 eV,器件构 成 I 型异质结,AgBi₂I₇薄膜的导带底和价带顶均在 GaN 的禁带中,电子和空穴被约束在界面的同一侧 即AgBi₂I₇薄膜中,在这种 I 型异质结构中,提高光激 发电荷浓度可以有效改善光吸收和电子传输^[24]。

异质结光电探测器是基于 PN 结构筑的,具有 PN 结的整流特性即单向导电性,异质结正偏时,外

加电场与内建电场方向相反,总势垒高度降低,出现由 n 区经空间电荷区向 p 区扩散的电子流和由 p 区经空间电荷区向 n 区扩散的空穴流,器件处于导通状态。在反偏状态下外加电场与内建电场方向相同,势垒增高,阻碍了电子和空穴流动。图 6(c)为异质结的 *I-V*特性曲线,在 400 nm 以上波长的光照实验下制备的器件具有整流特性,在 -3 V 和 3 V 偏压下,400 nm 光照在薄膜中产生的光电流分别为 1.59 和 0.31 nA,整流比为 5.13,表明交界面处形成了 pn 结。这有利于分离电子和空穴,能提高光暗电流比。在 400 nm 以上波长的可见光照射下,器件的光电响应有所增强,如在-3 V 偏压、400 nm (2.403 mW/cm²)



图 6 AgBi₂I₇/GaN 异质结的结构与光电特性

 Fig. 6 Device structure and photoelectric properties of AgBi₂I₇/GaN heterojunctions
 (a) Device structure; (b) Energy diagram; (c) *I-V* curves; (d) *I-t* curves to 350 nm UV light; (e) Responsivity and detectivity; (f) Performance comparison of lead-free photodetectors Colorful figures are available on website 可见光照射下,器件电流从0.25 nA 上升至1.59 nA, 开关比约为 6.36,但器件的电流和光暗电流比依然 较小,不能实现对可见光的探测。

图 6(c)中在 350 nm 以下波长光的照射下,器件 的反偏电流在电压大于 0.6 V 时突然增大, 超过正 偏电流,这是因为在低波长光照下异质结中载流子 浓度显著升高,阻挡层变薄,在较低的反偏电压下 就能出现隧道击穿现象,击穿后光电流显著增大, 远大于正偏下的光电流。由于电击穿是可逆的,在 pn 结功率不超过耗散功率的情况下, 器件具有稳压 二极管的特性,可稳定地用于光电探测。在350 nm (2.216 mW/cm²)紫外光照射下,器件表现出明显的 光电响应, 在-3 V 偏压下, 器件电流从 0.252 nA 上 升至 179.1 nA, 开关比约为 710.7; 在 3 V 偏压下, 器件电流从0.257 nA上升至0.223 mA,开关比约为 8.7×10⁵, 有望应用于紫外光电探测。图 6(d)为异质 结在 350 nm 光照、3 V 偏压下的 I-t 特性曲线, 与纯 AgBi₂I₇薄膜相比,异质结的开关比提高了约5个数 量级。

衡量光电探测器光电转换效率的重要参数有响 应度(Responsivity)、探测率(Detectivity)和外量子效 率(External quantum efficiency)。响应度 *R*(A/W)反映 器件对光响应的灵敏度,为单位面积、单位光照功 率产生的光生电流,计算公式为:

$$R = (I_{\rm ph} - I_{\rm d}) / P_{\lambda}S \tag{1}$$

其中, P_{λ} (W/cm²)为入射光的功率密度, $I_{\rm ph}$ (A) 为

光电流, $I_d(A)$ 为暗电流, $S(cm^2)$ 是器件的有效光照面积。探测率 $D^*(Jones)$ 是用来衡量器件对弱信号的响应灵敏度, 计算公式为:

$$D^* = \frac{R}{\sqrt{2eI_{\rm d}/S}} \tag{2}$$

其中, e(1.6×10⁻¹⁹ C)为单位电荷量。外量子效率 EQE 是指单位光子产生的光生载流子数量,计算公 式为:

$$EQE = \frac{Rhc}{e\lambda} \times 100\%$$
(3)

其中, *R* 为响应度(A/W), *h* 为普朗克常数 (6.26×10^{-34} J·s), *c* 为光速(3.0×10^8 m/s), λ 为入射 光波长(m)。

图 6(e)和图 S4 为不同波长下器件的响应度(R)、 探测率(D^{*})和外量子效率(EQE),在 350 nm 波长下 器件具有最高的光电流,响应度和探测率分别达到 27.51 A/W 和 1.53×10¹⁴ Jones,外部量子效率最高达 9770%。图 6(e)表明基于 AgBi₂I₇/GaN 异质结构建的 光电探测器在 340~380 nm 的范围内具有较好的光 电响应,在UVA射线的探测中具有重要的应用价值, 有望实现UVA射线的选择性探测,探测半峰宽低至 30 nm 以内。图 6(f)为该器件与常见的无铅钙钛矿光 电探测器性能的比较, AgBi₂I₇/GaN 异质结光电探测 器具有更优越的光电探测性能(表 S1)。

3 结论

采用溶液法能够在较温和的环境下制备 AgBi₂I₇ 薄膜,本研究通过优化前驱体溶剂和浓度提高薄膜 的均匀性和光电响应特性,从而实现在光电探测器 上的应用。将 AgBi₂I₇薄膜与宽带隙的 GaN 结合构 建异质结,器件具有良好的整流特性和对紫外 UVA 射线的选择探测特性。在 3 V 偏压和 350 nm 紫外光 的照射下,器件的开关比超过 5 个数量级,响应度 和探测率分别达到 27.51 A/W 和 1.53×10¹⁴ Jones,外 部量子效率最高达 9770%,在紫外光电探测领域具 有广阔的应用前景。本研究采用的溶液法一步旋涂 工艺和参数优化方案也可用于制备其他 AM_xI_y类钙 钛矿材料。

补充材料:

本文相关补充材料可登录 https://doi.org/10.15541/ jim20220569 查看。

参考文献:

- MENG G, YE Y, FAN L, *et al.* Recent progress of halide perovskite radiation detector materials. *J. Inorg. Mater.*, 2020, 35(11): 1203.
- [2] LI Z Q, Li, Z L, Shi Z F, *et al.* Facet-dependent, fast response, and broadband photodetector based on highly stable all-inorganic CsCu₂I₃ single crystal with 1D electronic structure. *Adv. Funct. Mater.*, 2020, **30**(28): 2002634.
- [3] WANG X, ZHANG T, LOU Y, et al. All-inorganic lead-free perovskites for optoelectronic applications. *Mater. Chem. Front.*, 2019, 3(3): 365.
- [4] BU H, HE C, XU Y, *et al.* Emerging new-generation detecting and sensing of metal halide perovskites. *Adv. Electron. Mater.*, 2022, 8(5): 2101204.
- [5] PERVEEN A, HUSSAIN S, XU Y, et al. Solution processed and highly efficient UV-photodetector based on CsPbBr₃ perovskitepolymer composite film. J. Photochem. Photobiol. A, 2022, 426: 113764.
- [6] ZHU T, SHEN L, ZHANG D, et al. Solution-processed ternary perovskite-organic broadband photodetectors with ultrahigh detectivity. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14(16): 18744.
- [7] YANG X, ZHONG S, WANG K, *et al.* Study of resistive switching and biodegradability in ultralow power memory device based on all-inorganic Ag/AgBi₂I₇/ITO structure. *Adv. Mater. Interfaces*, 2022, 9(17): 2200237.

1061

- [8] TURKEVYCH I, KAZAOUI S, ITO E, *et al.* Photovoltaic rudorffites: lead-free silver bismuth halides alternative to hybrid lead halide perovskites. *ChemSusChem*, 2017, **10(19)**: 3754.
- [9] LI Z Q, LIU X Y, ZUO C L, *et al.* Supersaturation-controlled growth of monolithically integrated lead-free halide perovskite single-crystalline thin film for high-sensitivity photodetectors. *Adv. Mater.*, 2021, **33(41):** 2103010.
- [10] WANG J, LI Y, MA L, *et al.* Air-stabilized lead-free hexagonal Cs₃Bi₂I₉ nanocrystals for ultrahigh-performance optical detection. *Adv. Funct. Mater.*, 2022, **32**(30): 2203072.
- [11] PREMKUMAR S, LIU D, ZHANG Y, et al. Stable lead-free silver bismuth iodide perovskite quantum dots for UV photodetection. ACS Appl. Nano Mater., 2020, 3(9): 9141.
- [12] KIM Y, YANG Z, JAIN A, *et al.* Pure cubic-phase hybrid iodobismuthates AgBi₂I₇ for thin-film photovoltaics. *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2016, **55(33)**: 9586.
- [13] KULKARNI A, JENA A K, IKEGAMI M, et al. Performance enhancement of AgBi₂I₇ solar cells by modulating a solventmediated adduct and tuning remnant BiI₃ in one-step crystallization. *Chem. Comm.*, 2019, 55(28): 4031.
- [14] IYODA F, NISHIKUBO R, WAKAMIYA A, et al. Ag-(Bi, Sb, In, Ga)-I solar cells: impacts of elemental composition and additives on the charge carrier dynamics and crystal structures. ACS Appl. Energy Mater., 2020, 3(9): 8224.
- [15] SEO Y, HA S R, YOON S, et al. Dynamic casting in combination with ramped annealing process for implementation of inverted planar Ag₃BiI₆ rudorffite solar cells. J. Power Sources, 2020, 453: 227903.
- [16] SHAO Z P, LE MERCIER T, MADEC M B, et al. AgBi₂I₇ layers with controlled surface morphology for solar cells with improved

charge collection. Mater. Lett., 2018, 221: 135.

- [17] JIN S Y, DONG-WON K. Optimization of bismuth-based inorganic thin films for eco-friend, Pb-free perovskite solar cells. J. Electr. Eng. Technol., 2018, 31(2): 117.
- [18] SHADABROO M S, ABDIZADEH H, SHABANI M, et al. Solvent engineering for controlled crystallization and growth of all-inorganic Pb-free rudorffite absorbers of perovskite solar cells. *Inorg. Chem.*, 2021, 60(15): 11110.
- [19] ABDUL AMIR H A A, FAKHRI M A, ALWAHIB A A, et al. Synthesis of gallium nitride nanostructure using pulsed laser ablation in liquid for photoelectric detector. *Mater. Sci. Semicond. Process*, 2022, **150**: 106911.
- [20] ZHANG M, LUO Q, SHENG C, *et al.* Space-confined growth of large-mismatch CsPb(Br_xCI_{1-x})₃/GaN heterostructures with tunable band alignments and optical properties. *Inorg. Chem. Front.*, 2022, 9(18): 4661.
- [21] SONG W, CHEN J, LI Z L, et al. Self-powered MXene/GaN van der Waals heterojunction ultraviolet photodiodes with superhigh efficiency and stable current outputs. Adv. Mater., 2021, 33(27): 2101059.
- [22] MASHADIEVA L F, ALIEV Z S, SHEVELKOV A V, et al. Experimental investigation of the Ag-Bi-I ternary system and thermodynamic properties of the ternary phases. J. Alloys Compd., 2013, 551: 512.
- [23] ZHANG Z M, FANG X S. Preparation and photodetection property of ZnO nanorods/ZnCo₂O₄ nanoplates heterojunction. J. Inorg. Mater., 2019, 34(9): 991.
- [24] XUE X, LU C, LUO M, et al. Type-I SnSe₂/ZnS heterostructure improving photoelectrochemical photodetection and water splitting. *Sci. China Mater.*, 2022, 66(1): 127.

补充材料

溶液法制备 AgBi₂I₇ 薄膜及其光电探测性能研究

胡 盈¹,李自清²,方晓生^{1,2}

(复旦大学 1. 材料科学系,聚合物分子工程国家重点实验室; 2. 光电研究院,上海市智能光电与感知前沿科学研究基地,上海 200433)



图 S1 AgBi₂I₇薄膜的光学显微镜照片

Fig. S1 Optical micrographs of AgBi₂I₇ thin films

(a) ABI-B10; (b) ABI-B14; (c) ABI-B18; (d) ABI-D14; (e) ABI-D16; (f) ABI-D18



图 S2 AgBi₂I₇ 薄膜的 SEM 照片 Fig. S2 SEM images of AgBi₂I₇ thin films (a) ABI-D14; (b) ABI-D18; (c) ABI-B10; (d) ABI-B18



图 S3 (a) ABI-B14 和(b) ABI-D16 的 Tauc 图谱 Fig. S3 Tauc plots of (a) ABI-B14 and (b) ABI-D16



图 S4 AgBi₂I₇/GaN 器件的 EQE 图谱 Fig. S4 EQE of AgBi₂I₇/GaN heterojunctions

表 S1 典型无铅钙钛矿光电探测器光电性能总结 Table S1 Summary of optoelectronic performances of typical lead-free perovskite photodetectors

Photodetector	Light/nm	On/Off ratio	Responsivity/(A·W ⁻¹)	Detectivity /Jones	Ref.
Ag-AgBi ₂ I ₇ -GaN-Ag	350	8.7×10 ⁵	27.51	1.53×10^{14}	This work
Graphene-Cs ₃ Bi ₂ I ₉ -p-Si	650	$>10^{2}$	23.6	1.75×10 ¹³	[1]
In-GaN-Cs2AgBiBr6-NiO-Au	365	1.16×10 ³	0.33	3.28×10 ¹¹	[2]
ITO-SnO ₂ -CsBi ₃ I ₁₀ -Au	650	2.33×10 ⁵	0.2	1.8×10 ¹³	[3]
Graphene-CsSnI ₃ -SnO ₂ -ITO	405	10^{4}	0.237	1.18×10^{12}	[4]
FTO-SnO ₂ -Ag ₂ BiI ₅ -carbon	473	6.25×10 ⁵	0.3	5.3×10 ¹²	[5]
ITO-SnO2-Cs3Bi2I9-PTAA-Au-ITO	405	5.7×10 ³	0.052	>1012	[6]
Au-CsCu ₂ I ₃ /GaN-In	325	1.1×10^{4}	0.37	1.83×10 ¹³	[7]
Au-Cs ₃ Sb ₂ I ₉ -Au	450	5.5×10 ³	0.446	1.27×10^{11}	[8]

参考文献:

- WANG J, LI Y, MA L, *et al.* Air-stabilized lead-free hexagonal Cs₃Bi₂I₉ nanocrystals for ultrahigh-performance optical detection. *Adv. Funct. Mater.*, 2022, **32(30)**: 2203072.
- [2] YIN S, CHENG Y, LI Y, et al. Self-powered ultraviolet-blue photodetector based on GaN/double halide perovskite/NiO heterostructure. J. Mater. Sci., 2021, 56(24): 13633.
- [3] HAO D, LIU D, SHEN Y, et al. Air-stable self-powered photodetectors based on lead-free CsBi₃I₁₀/SnO₂ heterojunction for weak light detection. Adv. Funct. Mater., 2021, 31(21): 2100773.
- [4] GAO Z, ZHOU H, DONG K, et al. Defect passivation on lead-free CsSnI₃ perovskite nanowires enables high-performance photodetectors

with ultra-high stability. Nanomicro Lett., 2022, 14(1): 215.

- [5] SHUANG Z, ZHOU H, WU D, *et al.* High-performance Ag₂BiI₅
 Pb-free perovskite photodetector. *Photonics Res.*, 2022, **10(8)**:
 1886.
- [6] DONG K, ZHOU H, XIAO M, *et al.* Semi-transparent, highperformance lead-free Cs₃Bi₂I₉ single crystal self-driven photodetector. *Appl. Phys. Lett.*, 2022, **120**(19): 191102.
- [7] ZOU C, LIU Q, CHEN K, et al. A high-performance polarizationsensitive and stable self-powered UV photodetector based on a dendritic crystal lead-free metal-halide CsCu₂I₃/GaN heterostructure. *Mater. Horizons*, 2022, 9(5): 1479.
- [8] LAI Z, MENG Y, WANG F, et al. Direct drop-casting synthesis of all-inorganic lead and lead-free halide perovskite microcrystals for high-performance photodetectors. *Nano Res.*, 2022, 15(4): 3621.